

Sensitized photolysis on semiconductors and the structure of the latent image

Fridkin, Vladimir; Pakkas, Roul; Kallavus, Urve; Tamm, Eha Journal für Signalaufzeichnungsmaterialien 1978 / S. 99-103
<https://doi.org/10.1080/00223638.1978.11737965>

Sensitized photolysis on semiconductors and the structure of the latent image

Fridkin, Vladimir; Pakkas, Roul; Kallavus, Urve; Tamm, E.A. The Journal of Photographic Science 1978 / p. 61-64

Калориметрическое исследование фазового перехода В Sb₂S₃

Pikka, Tiit; Fridkin, Vladimir Известия Российской академии наук. Серия физическая 1969 / с. 364-365
https://www.ester.ee/record=b2367543*est

Сенсибилизированный фотолиз на слоях Sb₂S₃

Fridkin, Vladimir; Tamm, Eha Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии 1978 / с. [?]

Сенсибилизированный фотолиз на слоях сульфида сурьмы

Pikka, Tiit; Tamm, E.; Fridkin, Vladimir Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии 1979 / с. 180-182

Фазовые переходы в сегнетоэлектриках-полупроводниках типа AvBvCviii

Pikka, Tiit; Fridkin, Vladimir Физика твердого тела 1968 / с. 3378-3384 : илл https://www.ester.ee/record=b1258896*est